

イメージセンサの高性能化を支える接合技術

井口 義則*, 萩原 啓*

Development Trend of High-Performance Image Sensor with Wafer Bonding Technology

Yoshinori IGUCHI* and Kei HAGIWARA*

* NHK 放送技術研究所 (〒 157-8510 東京都世田谷区砧 1-10-11)

* Science & Technology Research Laboratories, NHK (1-10-11 Kinuta, Setagaya-ku, Tokyo 157-8510)